



Title	觸媒談話會記事
Citation	觸媒, 9, 83-83
Issue Date	1953-03
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/22450
Type	bulletin (other)
File Information	9_P83.pdf



[Instructions for use](#)

觸媒談話會記事

第 39 回

青酸合成反応, $2CO + NH_3 = HCN + CO_2 + H_2$ の反応ガスから未反応 NH_3 を分離採取する方法

堀内 寿 郎
○ 矢野 武 夫
石 塚 和 彦

昭和26年3月23日 A.M. 9,30
於 触媒研雑誌室

第 40 回

1. 異常吸着等圧線の現象論 慶伊 富 長
2. 不均一系触媒反応に於ける吸着率に就いて 慶伊 富 長
3. エチレン酸化過程に於ける光の影響 竹内 豊 三 郎
4. 銅フェライトに対する CO_2 の吸着機構

○ 管 孝 男
藤田 勇 三 郎

昭和26年3月30日 A.M. 9,30
於 触媒研雑誌室

第 41 回

1. I. G. アムモニア合成触媒の表面構造 松井 敏 二
2. ニッケルに対する H_2 の吸収

松田 秋 八

昭和26年4月30日 A.M. 9,30
於 触媒研雑誌室

第 42 回

質量分析器に就て

広電研 広 田 鋼 蔵

昭和26年7月5日 P.M. 3,00
於 触媒研雑誌室

第 43 回

吸着の統計力学に就て

九大 小 野 周

昭和26年7月20日 A.M. 1,00
於 低温研会議室

第 44 回

酵素の機能と構造

徳川生研 小 倉 安 之

昭和26年10月22日 A.M. 10,00
於 低温研会議室

第 45 回

金属の Dislocation に就て

北大工 幸 田 成 康

昭和27年2月15日 P.M. 3,00
於 低温研会議室

第 46 回

表面電位に就て

東芝研 小 林 秋 男

昭和27年3月18日 A.M. 9,30
於 低温研会議室

第 47 回

1. $ZnO-ZnCr_2O_4$ に対する CO_2 吸着と表面構造

管 孝 男

○ 藤田 勇 三 郎

2. 極低圧に於けるニッケルに対するエチレンの吸着

松下 三 十 郎

3. ニッケルに対する H_2 の吸収速度

松田 秋 八

昭和27年3月24日 A.M. 9,00
於 低温研会議室

第 48 回

1. アムモニア合成反応の化学量数

堀内 寿 郎

○ 榎 本 三 郎

2. アムモニアの接触分解機構

堀内 寿 郎

○ 豊 島 勇

3. Cl^{35} によるクロロホルム分解の研究

堀内 寿 郎

○ 田 部 浩 三

昭和27年3月25日 A.M. 9,00
於 低温研会議室

第 49 回

於放射性塩素による金属と塩酸ガス反応の研究

田 部 浩 三

昭和27年11月8日 A.M. 10,00
於 低温研会議室